

파워 디바이스

열 저항 R_{thJC} 의 측정 방법과 사용법

디스크리트 반도체 디바이스의 Junction 에서 케이스까지의 열 저항을 측정하는 방법과, 그 사용법에 대해 설명하겠습니다.

Junction 에서 케이스까지의 열 저항이란?

「Junction 에서 케이스」까지의 열 저항이란, JEDEC Standard JESD51 에서는, 「반도체 디바이스의 동작 부분에서 칩의 실장 영역에 가장 가까운 패키지 (케이스)의 외주면 (外周面)까지의 열 저항으로, 그 외주면이 적절하게 방열되고 있는 경우에 외주면과 히트싱크의 온도차가 최소한으로 억제된다」고 정의하고 있습니다. 그림으로 나타내면 Figure 1 과 같습니다.

이 규격에서는 반도체의 발열 Junction 에서 케이스 표면까지의 1 차원 방열 경로를 지닌 반도체 디바이스의 「Junction 에서 케이스」까지의 열 저항을 재현할 수 있는 측정 방법과 규정을 명시하고 있습니다. 1 차원이란, 열이 흐르는 방향이 선에 따르는 것을 의미합니다. 그러나, 이러한 열이 흐르는 방향은 3 차원으로 확산하는 능력을 지닙니다.

Junction 에서 케이스까지의 열 저항은 반도체 디바이스의 중요한 열 특성의 하나이며, 이 면을 고성능 히트싱크에 접촉시킴으로써, 케이스 표면에서 가능한 최선의 냉각 조건에서의 열 성능 한계를 나타냅니다. 이 값은 낮을수록 열 성능이 우수합니다.

심볼은 R_{thJC} 또는 Θ_{JC} 입니다. 그리스 문자를 사용하는 경우는 $R_{\theta JC}$ 또는 θ_{JC} 입니다. 로움의 디스크리트 제품은 주로 R_{thJC} 와 $R_{\theta JC}$ 를 사용하고 있습니다.

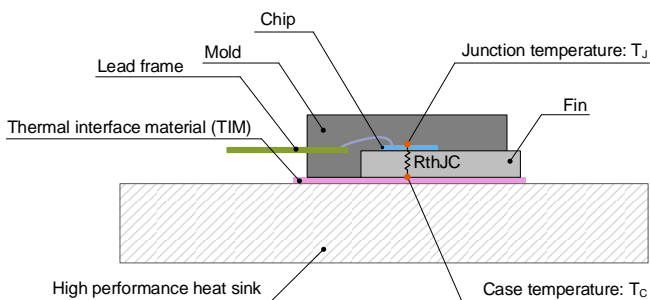


Figure 1. JESD51 에서의 R_{thJC} 의 정의를 도표화한 예

MIL-STD-883E 의 테스트 방법

MIL-STD-883E 의 METHOD 1012.1 은 열 특성 테스트의 정의와 순서가 기재되어 있습니다. 「Junction 에서 케이스」까지의 열 저항에 대해서도 기재되어 있습니다. 이 표준은 1980 년에 작성된 것으로, 현재로서는 문제점이 다수 포함되어 있습니다.

다음으로 테스트 방법에 대해 설명하겠습니다. Figure 2 는 테스트 장치의 일례입니다. 테스트하는 반도체 디바이스를 수냉식의 구리 히트싱크 위에 놓고, 접촉하는 케이스 표면 온도를 직접 열전대로 측정합니다. 케이스가 히트싱크에 적절하게 접촉되도록 위에서 압력을 가합니다. 히트싱크와 접촉된 케이스의 온도를 측정하기 위해 히트싱크에 구멍을 뚫어 열전대를 관통시킵니다. 열전대의 앞쪽 끝부분은 용접하고, 도선은 전기적으로 절연되어 있어야 합니다. 그림에서는 열 프로브 어셈블리 부분입니다. 열전대의 앞쪽 끝부분은 케이스와 직접 기계적으로 접촉되어 있어야 하므로, 약간의 힘을 가해 접촉되도록 압력 조정 기구를 사용합니다. 신뢰성이 높은 열 접촉을 실현하기 위해, 이러한 인터페이스에는 실리콘 그리스 (silicone grease)가 사용되고 있습니다. 케이스 온도 T_C 의 측정 위치에 대해서는 「케이스 온도란, 마이크로 전자 칩이 탑재되어 있는 패키지 상의 액세스 가능한 지정 기준점의 온도」라고 정의되어 있습니다. 또한, 「열전대는 디바이스 케이스의 아래쪽 중앙에 가능한 가까운 위치로, 칩 또는 서브 스트레이트 (substrate)의 바로 밑에 장착한다.」고 기재되어 있습니다.

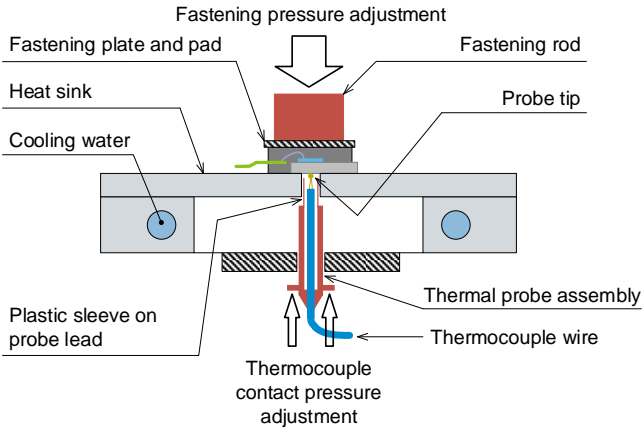


Figure 2. MIL-STD-883E METHOD 1012.1 에서의 테스트 장치의 일례, 케이스 온도 측정

MIL-STD-883E 규격 테스트의 문제점

그럼, MIL-STD-883E 규격 테스트 방법의 문제점에 대해 설명하겠습니다. 열전대를 사용하는 케이스 온도의 측정에는 여러가지 발생되기 쉽기 때문에, 측정 결과의 재현성이 좋지 않습니다. 먼저, 케이스에는 온도 분포가 있으므로, 열전대와 케이스의 접점이 케이스의 최대 온도가 아닌 경우가 있습니다. 다음으로, 열 전대의 앞쪽 끝부분이 히트싱크에 대해 충분히 단열되어 있지 않아, 와이어 및 히트싱크로 인해 냉각되어, 케이스 온도의 측정치가 낮아질 가능성이 있습니다. 또한, 열전대를 관통시키기 위해 히트싱크에 뚫은 드릴 구멍으로 인해 영향을 받습니다. 이러한 영향은 디바이스가 작을수록 커집니다. 그 밖에도 사용하는 열전대 및 히트싱크의 성능으로 인해 측정 환경에 차이가 있으므로, 각 반도체 벤더에 따라 오차가 커지게 됩니다.

이 규격에서 설명하는 열전대 측정 시에는, 디바이스가 케이스에서 히트싱크로 적절하게 방열될 때, Junction 온도 T_J , 케이스 온도 T_C , 및 가열 전력 손실 P_H 를 결정할 필요가 있습니다. Junction 에서 케이스까지의 열 저항은 다음 식을 통해 계산합니다. 케이스 온도의 측정 오차가 크므로, RthJC의 오차도 커지게 됩니다.

$$R_{th}JC = \frac{T_J - T_C}{P_H} \quad [^{\circ}C/W] \quad (1)$$

이러한 측정 방법은, 앞서 기술한 바와 같이 열전대를 사용하여 케이스 온도를 정확하게 측정하기 어려우며, 케이스의 표면은 히트싱크에 밀착되어 있습니다. 따라서, 측정 환경이 다른 경우에는 RthJC 값이 달라질 가능성이 있습니다.

Figure 3 은 측정 위치에서 오차가 발생하는 예를 나타낸 것입니다. A 포인트와 B 포인트는 1mm 밖에 떨어져 있지 않지만, 5.1°C의 온도차가 발생합니다. P_H 가 50W일 때의 열 저항을 계산하면 다음과 같아집니다.

A 포인트에서 측정 시,

$$R_{th}JC_A = \frac{170.3 - 138.2}{50} = 0.642 \text{ } ^{\circ}C/W$$

B 포인트에서 측정 시,

$$R_{th}JC_B = \frac{170.3 - 133.1}{50} = 0.744 \text{ } ^{\circ}C/W$$

이 예에서는 불과 1mm의 측정 위치 차이로 인해 열 저항에 16%의 오차가 생기므로, 측정 위치의 지정이 중요하다는 것을 알 수 있습니다.

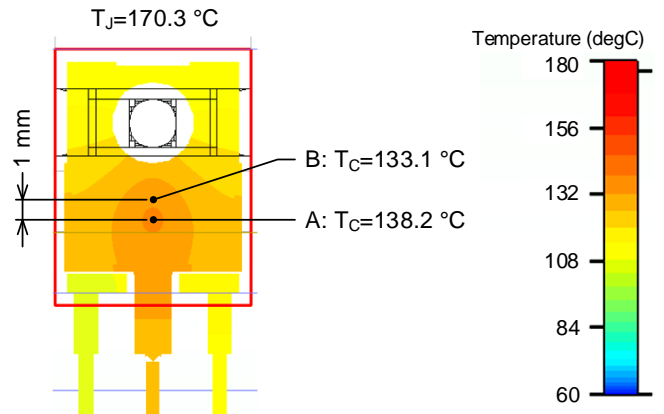


Figure 3. 케이스 표면의 온도 분포 미세한 측정 위치 차이에도 온도차가 발생한다.

JEDEC Standard의 테스트 방법

JEDEC Standard JESD51-14는 2010년에 작성된 규격입니다. Transient Dual Interface (TDI) 테스트 방법을 사용하여, 열전대를 통해 케이스 온도를 측정하지 않고도 Junction에서 케이스까지의 열 저항 측정을 실현합니다. 이에 따라, RthJC 측정의 재현성이 향상되어, 벤더에 따른 측정 데이터의 오차를 개선할 수 있습니다. 이는 현재 MIL-STD를 대신하여 일반적으로 사용되는 방법입니다.

먼저, 측정 원리의 개요에 대해 설명하겠습니다. 케이스 표면이 히트싱크(냉각판)를 통해 적절하게 냉각될 때, 시간 t=0부터 시작되는 정전력 PH로 가열되는 반도체 디바이스의 열 임피던스 또는 Zth 함수 ZthJC(t)는 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

$$Z_{thJC}(t) = \frac{T_j(t) - T_j(t=0)}{P_H} \quad [^{\circ}C/W] \quad (2)$$

즉, 열 임피던스는 Junction 온도의 시간 의존 변화 Tj(t)를 가열 전력 PH로 나눈 값과 동일해집니다. 케이스의 냉각 조건이 변경되어도, 냉각판에 접촉되는 케이스에서 온도가 상승하기 시작할 때까지는, 열 임피던스에 영향을 미치지 않습니다. 단, 케이스와 냉각판 사이의 접촉 저항이 다른 경우에는, 정상 상태에서의 총 열 저항이 변화하므로 측정되는 임피던스 곡선이 달라집니다. 이렇게 접촉 저항이 다른 2가지의 열 임피던스를 측정하고, 이러한 2가지 곡선 분리점에서의 누적 열 저항을 RthJC (RthJC, θJC)로 정의하고 있습니다. 측정 원리에 대한 상세 내용은 JESD51-14를 참조하여 주십시오.

앞서 기술한 바와 같이, 냉각판과 케이스 표면 사이에서 상이한 접촉 저항(냉각 조건)을 사용하고, Junction 온도의 과도 측정에만 준거합니다. 케이스 온도 Tc의 열전대를 사용한 측정을 위한 테크닉이 필요하지 않으므로, 이와 관련된 모든 예러가 배제됩니다. 이 방법은 Junction 온도의 측정에만 의존합니다.

다음으로 테스트 방법의 순서에 대해 설명하겠습니다. 먼저 테스트 대상 디바이스(Device under test : DUT)의 Junction 온도를 측정하기 위해, 사전에 DUT의 온도 파라미터를 취득합니다. DUT가 MOSFET인 경우에는, 그 Body 다이오드를 사용하고, 이를 센싱 다이오드로 합니다. 또한, 디바이스의 종류에 따라 측정하는 위치는 달라집니다. pn 접합의 순방향 전압의 온도 특성이 대략 -2mV/°C로 변화하는 것을 이용하여, DUT 내부에 존재하는 pn 접합의 온도 특성을 사전에 측정함으로써 Junction 온도를 측정할 수 있습니다.

Figure 4는 측정 회로를 나타낸 것입니다. 센싱 다이오드에 전류를 인가하여 순방향 전압을 측정합니다. 발열원인 디바이스는 항온조 등의 온도 조절기를 사용하여, 25°C에서 디바이스의 최대 Junction 온도까지 변화시키면서 각 온도에서의 순방향 전압을 측정합니다. 온도를 변화시킬

때, 칩(Junction)에 열이 전달되기까지 시간이 걸리므로, 순방향 전압이 안정될 때까지 시간을 둡니다. 이 측정 방법은 Junction을 비롯한 디바이스 전체의 온도가 동일하다는 것을 전제로 하고 있습니다.

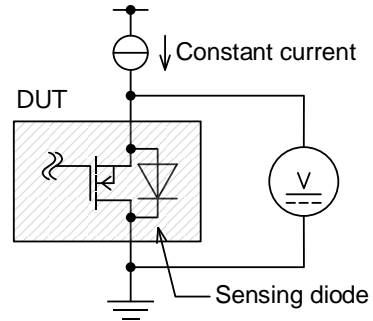


Figure 4. DUT 내부 다이오드 소자의 순방향 전압 측정 회로

Figure 5는 측정 결과의 일례입니다. 소자의 치수 및 재료가 다르다면 다소 특성이 달라지지만, 온도 특성은 대략 -2mV/°C의 1차 함수 그래프를 나타냅니다. 이러한 기울기를 K 팩터라고 합니다.

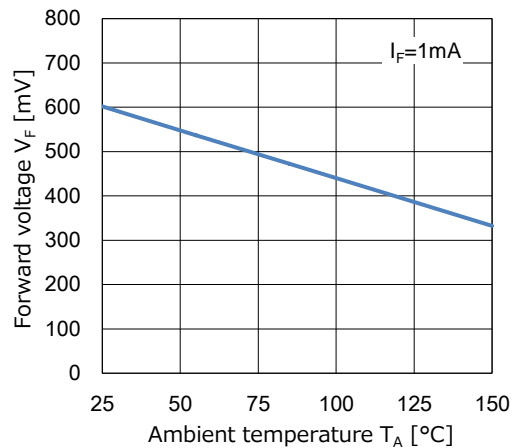


Figure 5. DUT 내부에 존재하는 다이오드 소자의 순방향 전압 온도 특성의 일례

과도 열 측정 장치를 사용하여 열 임피던스를 측정합니다. Figure 6은 테스트 환경의 일례입니다. 냉각수로 온도를 관리하는 구리 냉각판 위에 DUT를 장착합니다.

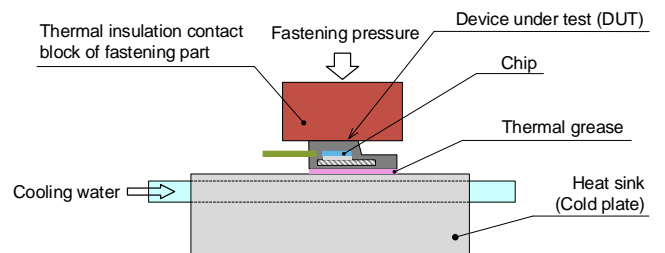


Figure 6. TDI 방법의 테스트 환경 일례

이때, Figure 7 과 같이 DUT와 냉각판 사이에 서멀 그리스 (thermal grease)가 「없는 경우」와 「있는 경우」로 구분하여 측정합니다.

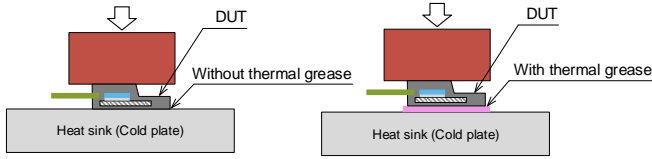


Figure 7. DUT와 냉각판 사이에 서멀 그리스가 「없는 경우」와 「있는 경우」로 구분하여 측정

열 임피던스의 측정 순서는 다음과 같습니다.

1. DUT 내부의 가열 소자에 일정한 가열 전류 I_H 를 공급하여, 칩의 온도를 상승시킵니다. 가열 소자는 MOSFET일 경우, Body 다이오드를 사용할 수 있습니다. Figure 8의 A 포인트가 가열 전류를 공급하기 시작하는 지점입니다. Junction 온도가 일정해질 때까지 계속 가열하며, Junction 온도의 변화는 센싱 다이오드의 순방향 전압으로 모니터링합니다.
2. Junction 온도가 고온에서 안정되면, 가열 전류 I_H 의 공급을 중지하고, 순방향 전압 측정 전류 I_M 으로 신속하게 전환합니다. Figure 8의 B 포인트가 전류를 전환한 지점입니다. 여기에서부터 순방향 전압이 저온 정상 상태가 될 때까지 시계열로 데이터를 기록합니다 (Figure 8의 중간 그래프).
3. 기록한 순방향 전압 데이터를 K 팩터에 준거하여, 온도로 변환합니다 (Figure 8 아래쪽 그래프). 이것이 과도 냉각 곡선입니다.

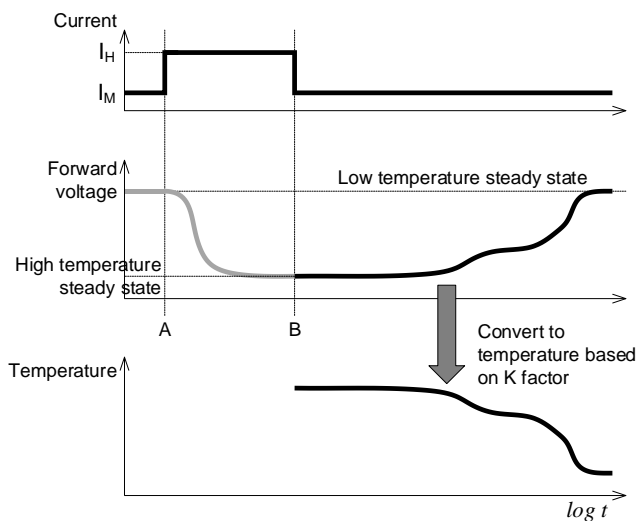


Figure 8. 과도 냉각 곡선의 측정

4. 과도 냉각 곡선의 데이터를 수치 연산하여 구조 함수로 변환합니다.

구조 함수는 디바이스 구조의 전열 경로를, 열 저항과 열 용량의 1 차원 열 회로로 나타낸 것으로, 디바이스의 열 구조를 가시화할 수 있습니다. Figure 9는 구조 함수의 일례이며, Figure 10은 1 차원 RC 열 회로망입니다. 또한, 이때의 디바이스 구조를 Figure 11로 나타내었습니다.

과도 열 측정 장치로 얻어진 구조 함수는 3 차원 온도 분포의 영향이나 열 저항과 열 용량을 세분화한 네트워크로서 표현되었으므로, Figure 11의 디바이스 구조에 표시되어 있는 칩과 다이본딩 사이 등, 각각의 경계는 그다지 명확하지 않습니다. 또한, Figure 10의 각 소자가 Figure 11의 각 요소에 존재하는 열 저항과 열 용량에 1 대 1로 대응하는 것은 아닙니다. 그러나, 본 자료에서는 구조 함수의 이해를 위해 편의상 경계를 구분하여 설명하고 있습니다.

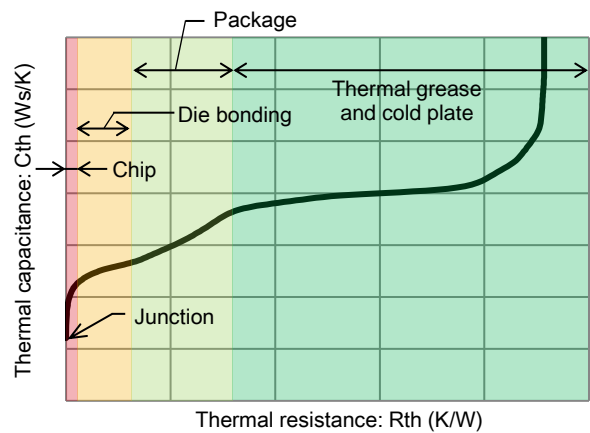


Figure 9. 구조 함수의 일례

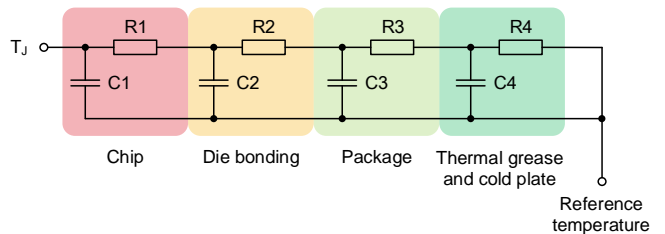


Figure 10. 1 차원 RC 열 회로망

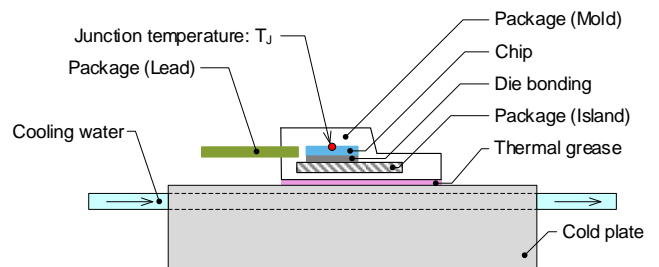


Figure 11. 디바이스 구조의 일례

이러한 측정 방법을 서멀 그리스가 「없는 경우」와 「있는 경우」로 구분하여 실시합니다. Figure 12는 두가지 측정 결과를 구조 함수로 변환하여 합성한 것입니다. 그리스가 없는 경우는 케이스와 냉각판 사이의 접촉 저항이 높다는 것을 알 수 있습니다. 이와 같이 그리스의 유무에 따라, 도중에 곡선이 분기됩니다 (나누어집니다). 분기 포인트는 케이스와 서멀 그리스의 계면을 나타내므로, Junction 에서 분기 포인트까지의 열 저항이 RthJC 가 됩니다.

온도 측정점은 물리적으로 존재하지 않습니다. 케이스의 적당한 위치를 T_C로 하여 T_J를 구하는 방법으로, 식 (3)을 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.

* 본 내용에 기재된 「히트싱크」와 「냉각판」은 동의어입니다. 각 규격에서 사용되고 있는 용어를 그대로 사용한 것입니다.

참고 자료

- [1] JESD51-1:1995, *Integrated Circuit Thermal Measurement Method - Electrical Test Method*
- [2] JESD51-14:2010, *Transient Dual Interface Test Method for the Measurement of the Thermal Resistance Junction to Case of Semiconductor Devices with Heat Flow Through a Single Path*
- [3] MIL-STD-883E, METHOD 1012.1, *Thermal Characteristics*, 4 November 1980

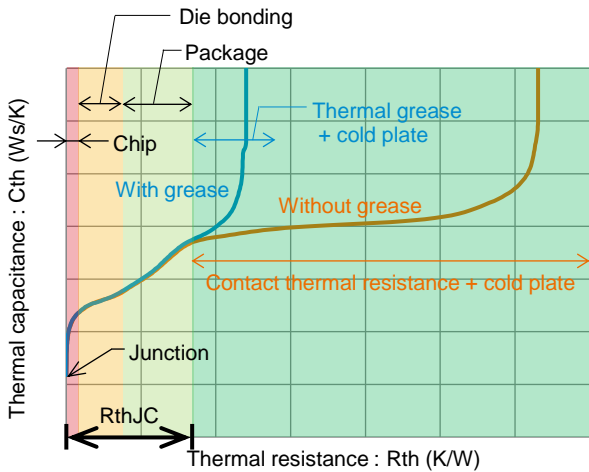


Figure 12. 서멀 그리스가 「없는 경우」와 「있는 경우」의 구조 함수를 합성한 그래프

상기와 같이, 케이스 표면과 냉각판 사이에서 상이한 접촉 저항을 사용하고, Junction 온도의 과도 측정에만 준거하므로, 케이스 표면 온도 T_C는 열전대를 사용하여 측정하는 테크닉을 필요로 하지 않습니다. 따라서, 이와 관련된 에러가 배제되므로, 이 방법을 사용하면 측정 정밀도가 높은 열 저항을 얻을 수 있습니다. 로옴의 디스크리트 제품은 JESD51-14에 준거하여 RthJC 측정을 실시하고 있습니다.

RthJC의 사용법

RthJC는 다른 종류의 패키지에 대한 방열 성능 비교에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 기기에 실장되어 있는 디바이스를 호환성이 있는 다른 디바이스로 대체할 경우, 각각의 RthJC 값을 통해 Junction 온도가 상대적으로 몇 °C 변화하는지를 구하는 용도로 사용합니다.

잘못된 사용법으로는, 히트싱크와 접촉하는 패키지 표면 온도 T_C를 열전대로 측정하고, 식 (3)을 사용하여 Junction 온도를 구하는 방법입니다.

$$T_j = R_{thJC} \times P + T_c \quad [^\circ\text{C}] \quad (3)$$

JESD51-14의 RthJC에서 정의하고 있는 T_C에 상당하는

Notes

- 1) The information contained herein is subject to change without notice.
- 2) Before you use our Products, please contact our sales representative and verify the latest specifications :
- 3) Although ROHM is continuously working to improve product reliability and quality, semiconductors can break down and malfunction due to various factors.
Therefore, in order to prevent personal injury or fire arising from failure, please take safety measures such as complying with the derating characteristics, implementing redundant and fire prevention designs, and utilizing backups and fail-safe procedures. ROHM shall have no responsibility for any damages arising out of the use of our Products beyond the rating specified by ROHM.
- 4) Examples of application circuits, circuit constants and any other information contained herein are provided only to illustrate the standard usage and operations of the Products. The peripheral conditions must be taken into account when designing circuits for mass production.
- 5) The technical information specified herein is intended only to show the typical functions of and examples of application circuits for the Products. ROHM does not grant you, explicitly or implicitly, any license to use or exercise intellectual property or other rights held by ROHM or any other parties. ROHM shall have no responsibility whatsoever for any dispute arising out of the use of such technical information.
- 6) The Products specified in this document are not designed to be radiation tolerant.
- 7) For use of our Products in applications requiring a high degree of reliability (as exemplified below), please contact and consult with a ROHM representative : transportation equipment (i.e. cars, ships, trains), primary communication equipment, traffic lights, fire/crime prevention, safety equipment, medical systems, servers, solar cells, and power transmission systems.
- 8) Do not use our Products in applications requiring extremely high reliability, such as aerospace equipment, nuclear power control systems, and submarine repeaters.
- 9) ROHM shall have no responsibility for any damages or injury arising from non-compliance with the recommended usage conditions and specifications contained herein.
- 10) ROHM has used reasonable care to ensure the accuracy of the information contained in this document. However, ROHM does not warrants that such information is error-free, and ROHM shall have no responsibility for any damages arising from any inaccuracy or misprint of such information.
- 11) Please use the Products in accordance with any applicable environmental laws and regulations, such as the RoHS Directive. For more details, including RoHS compatibility, please contact a ROHM sales office. ROHM shall have no responsibility for any damages or losses resulting non-compliance with any applicable laws or regulations.
- 12) When providing our Products and technologies contained in this document to other countries, you must abide by the procedures and provisions stipulated in all applicable export laws and regulations, including without limitation the US Export Administration Regulations and the Foreign Exchange and Foreign Trade Act.
- 13) This document, in part or in whole, may not be reprinted or reproduced without prior consent of ROHM.



Thank you for your accessing to ROHM product informations.
More detail product informations and catalogs are available, please contact us.

ROHM Customer Support System

<http://www.rohm.com/contact/>